

Eurointech

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ

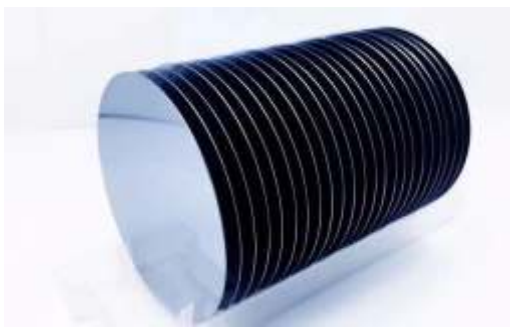
www.eurointech.ru



Установка отмычки пластин CHEMIXX 30µm

- Встроенная система подачи жидких материалов
- Широкий выбор насадок
- Компактный дизайн
- Удобный интерфейс на базе сенсорного экрана





Установка Osiris CHEMIXX 30pm предназначена для отмытки полупроводниковых пластин диаметром до 300 мм, подложек и фотошаблонов размером до 9x9" с использованием растворителей, мегазвука и механической очистки щеткой.

Установка имеет до 6 линий подачи жидкого материала на каждой распределительной руке (манипуляторе), подогрев жидкого материала в линии подачи, химически стойкий корпус и чашу из полипропилена.

Размеры пластин/подложек	Круглые диаметром до 300 мм; квадратные с размерами до 9x9" (230x230 мм)
Скорость вращения	До 4000 оборотов в минуту
Количество емкостей с жидким материалом	До 3х, во встроенном кабинете
Количество манипуляторов	До 2х
Подогрев материала в линии	До 60 °С
Требуемые подключения	Электропитание: 400 В, 3 фазы, 50 Гц; Вакуум: -0,8 бар; Вытяжка: приблизит. 220 м ³ /ч; Подача азота (опционально): 4,5 бар; Подача сжатого воздуха (опционально): 8 бар Дренаж
Габариты	1200 x 650 x 1300 мм

Опции и сопутствующее оборудование



Установка совмещения и экспонирования фоторезиста



Установка проявления фоторезиста



Держатели для подложек

Eurointech

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ
www.eurointech.ru

ООО «Евроинтех»
140011, Московская область, г. Люберцы,
ул. Юбилейная, д. 26, помещение 016
Телефон мобильный: +7-(495)-749-45-78
Тел./факс офиса: +7-(495)-228-72-04
E-mail: sales@eurointech.ru